

第 33 回(2017)京都賞先端技術部門受賞者 経歴

授賞対象分野：エレクトロニクス

三村 高志 博士 (Dr. Takashi Mimura)

半導体工学者

所属・役職 株式会社富士通研究所 名誉フェロー
国立研究開発法人情報通信研究機構 未来 ICT 研究所 統括特別研究員

生年月日 1944 年 12 月 14 日 **国 籍** 日本

略 歴

1944 年 大阪市生まれ
1970 年 大阪大学 大学院基礎工学研究科 修士課程修了
1970 年 富士通株式会社 入社
1975 年 株式会社富士通研究所 転籍
1982 年 大阪大学 工学博士
1998-2017 年 株式会社富士通研究所 フェロー
2006- 独立行政法人情報通信研究機構
現在 国立研究開発法人情報通信研究機構 未来 ICT 研究所 統括特別研究員
株式会社富士通研究所 名誉フェロー

主な受賞と栄誉

1982 年 電子情報通信学会業績賞
1990 年 IEEE モーリス・N・リーブマン記念賞
1992 年 恩賜発明賞
1998 年 紫綬褒章
1998 年 ISCS ハイน์リッヒ・ヴェルカー賞
2004 年 応用物理学会業績賞

会員： IEEE、応用物理学会、電子情報通信学会